TREATMENT OF WASTE GAS AND CATALYST FOR REMOVING NITROGEN OXIDE AND DIOXIN

Publication number: JP7075720 **Publication date:** 1995-03-20

Inventor: YANAI MAKOTO; UEJIMA KENRO; MORI TAKASHI; MARUYAMA TADASHI; IDE YOSHIHIRO; KASHIWABARA KENICHI; MORIMOTO YOSHIRO

Applicant: KAWASAKI HEAVY IND LTD

Classification:

- international: 801D53/86; 801D53/84; 801D53/86; 801D5

- European:

Application number: JP19940030947 19940201

Priority number(s): JP19940030947 19940201; JP19930195353 19930713

Report a data error here

Abstract of JP7075720

PURPOSE:To efficiently remove nitrogen oxides and dioxins in a waste gas with one kind of a catalyst at the same time by cooling the waste gas to a specific temp. and after collecting dust, heating again up to a specific temp. and bringing the gas into contact with a specific catalyst with a reducing agent for denitration. CONSTITUTION:The waste gas containing nitrogen oxide and toxic chlorine compounds such as dioxins is cooled to 100-180 deg.C. The cooled waste gas is, after introduced into a bag filter to capture dust containing solid dioxins, heated again to 200-249 deg.C. Next, the waste gas is brought into contact with the honeycomb shaped catalyst, which is composed of 70-95wt.% at least one kind of oxides of Ti and Si and 1-20wt.% at least one kind of oxides of W and V and 3-7mm in aperture equivalent diameter, with the reducing agent for denitration such as ammonia.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

1 of 1 1/22/2007 4:10 PM

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-75720

(43)公開日 平成7年(1995)3月20日

(51)Int.Cl.⁶ 識別記号 庁内整理番号 F I 技術表示箇所

B 0 1 D 53/94

53/86 ZAB

B 0 1 J 23/22 Z A B A 8017-4G

B 0 1 D 53/ 36 1 0 2 D

ZAB G

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 8 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平6-30947

(22)出願日 平成6年(1994)2月1日

(31) 優先権主張番号 特願平5-195353 (32) 優先日 平 5 (1993) 7 月13日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000000974

川崎重工業株式会社

兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1

号

(72)発明者 柳井 誠

神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 川

崎重工業株式会社神戸工場内

(72)発明者 上島 賢郎

神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 川

崎重工業株式会社神戸工場内

(74)代理人 弁理士 塩出 真一

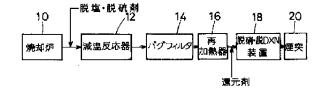
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 排ガス処理方法及び窒素酸化物・ダイオキシン除去用触媒

(57)【要約】

【目的】 排ガス中のNOx 及びダイオキシン類を1種類の触媒で効率よく同時に分解・除去し、排ガス処理装置のコンパクト化を図る。

【構成】 窒素酸化物及びダイオキシン類等の毒性塩素化合物を含む排ガスを、100~180℃に冷却し、この冷却排ガスをバグフィルタに導入して固体状のダイオキシン類を含むダストを捕集した後、200~249℃に再加熱し、ついで、この排ガスを、Tiの酸化物及びSiの酸化物のうち少なくとも1種70~95wt%と、Wの酸化物及びVの酸化物のうち少なくとも1種1~20wt%とからなる目開相当径3~7㎜のハニカム形状の触媒にアンモニア等の脱硝用還元剤とともに接触させて、窒素酸化物及びダイオキシン類等の毒性塩素化合物を同時に分解・除去する。触媒として、さらにPt、Pd、Ru及びRhのうち少なくとも1種0.01~3wt%を加えれば、より効果的である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 窒素酸化物及びダイオキシン類等の毒性 塩素化合物を含む排ガスを、100~180℃に冷却 し、この冷却排ガスをバグフィルタに導入して固体状の ダイオキシン類を含むダストを捕集した後、200~2 49℃に再加熱し、ついで、この排ガスを、Tiの酸化 物及びSiの酸化物のうち少なくとも1種70~95wt %と、Wの酸化物及びVの酸化物のうち少なくとも1種 1~20wt%とからなる目開相当径3~7mmのハニカム 形状の触媒にアンモニア等の脱硝用還元剤とともに接触 10 により、HC1、 H_2O 、 CO_2 に分解する方法。 させて、窒素酸化物及びダイオキシン類等の毒性塩素化 合物を同時に分解・除去することを特徴とする排ガス処 理方法。

【請求項2】 バグフィルタの上流側に粉末活性炭を吹 き込み、この粉末活性炭に排ガス中のダイオキシン類を 吸着させた後、バグフィルタで捕集することを特徴とす る請求項1記載の排ガス処理方法。

触媒と接触する前の排ガス中に、オゾン 【請求項3】 及び過酸化水素のうち少なくとも1種を添加することを 特徴とする請求項1又は2記載の排ガス処理方法。

【請求項4】 Pt、Pd、Ru及びRhのうち少なく とも1種0.01~3wt%をさらに加えた触媒を使用す ることを特徴とする請求項1、2、又は3記載の排ガス 処理方法。

【請求項5】 第1成分としてTiの酸化物及びSiの 酸化物のうち少なくとも1種70~95wt%と、

第2成分としてWの酸化物及びVの酸化物のうち少なく とも1種1~20wt%と、からなることを特徴とする窒 素酸化物・ダイオキシン除去用触媒。

【請求項6】 第1成分としてTiの酸化物及びSiの 30 ちの1種以上の酸化物が用いられ、担体として、Pt、 酸化物のうち少なくとも1種70~95wt%と、

第2成分としてWの酸化物及びVの酸化物のうち少なく とも1種1~20wt%と、

第3成分としてPt、Pd、Ru及びRhのうち少なく とも1種0.01~3wt%と、からなることを特徴とす る窒素酸化物・ダイオキシン除去用触媒。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、排ガス中の窒素酸化物 する方法、並びにこの方法に用いる窒素酸化物・ダイオ キシン除去用触媒に関する。

[0002]

【従来の技術】都市ごみや産業廃棄物等を焼却する焼却 炉から発生する排ガス中には、NOx、SOx、HC1 等の有害物質の他に、微量ではあるが、毒性の強いダイ オキシン、PCB等の有機塩素化合物が含まれている。 NOx 、SOx 等については、その除去技術は実用化さ れているが、ダイオキシンの除去技術については、実用 化レベルに至っていない。

【0003】従来、排ガス中のダイオキシン類を除去す

(1) 特開平2-35914号公報に記載されているよ うに、触媒として、酸化チタン、酸化バナジウム、酸化 タングステン、白金、パラジウムのうちの少なくとも1 種を用い、150℃以上で焼却炉排ガス中の芳香族系塩 素化合物を分解する方法。

る技術として、次の方法が提案されている。

(2) 特開平3-4920号公報に記載されているよう に、焼却炉排ガス中のダイオキシンを、汎用の酸化触媒

(3) 特開平3-8415号公報に記載されているよう に、触媒として、Ti、Si、Zrから選択されたA成 分と、Pt、Pd、Ru、Mn、Cu、Cr、Feから 選択されたB成分とからなるものを用い、触媒の貫通孔 の相当直径2mm以上、開口率50%以上のハニカム構造 体として、ダイオキシン等の有機塩素化合物を、温度2 50℃以上、空間速度(SV)50000 h-1以下、触 媒表面積 1 m² 当たりのガス量 (AV) 250 m³ / hr・m² (at temp.)以下の条件で除去する方法。

【0004】(4)特開平3-12221号公報に記載 20 されているように、上記(3)と同じ組成及び形状の触 媒を用いて焼却炉排ガス中の塩素系高分子化合物を除去 し、その後、集じん部に導入して除じんする方法。

(5) 特開平4-200722号公報に記載されている ように、NOx、DXN(ダイオキシン)、NHxを含 む焼却炉排ガスを、200~500℃で脱硝触媒に接触 させて、まずNO〟を除去した後、200~500℃で 脱DXN触媒に接触させて、DXNを除去する方法。脱 DXN触媒の基体として、Ti、Si、A1、Zrのう Pd、Ru、Mn、Cu、Cr、Feのうちの少なくと も1種の金属又はその酸化物が用いられることが記載さ れている。また、基体として、3A12O3・2SiO 2 を用い、TiO2 を表面被覆すること、及び基体とし T, T i O_2 -S i O_2 , T i O_2 -Z r O_2 , T i O $_2$ -S i O_2 -A 1_2 O_3 , T i O_2 -S i O_2 -Z r O2 が用いられることが記載されている。

【0005】(6)特公平4-63288号公報に記載 されているように、SOx 、NOx 、CO、ダスト等を (NO_x) 及びダイオキシン (DXN) 類を同時に除去 40 含む焼却炉排ガスを、徐じんした後、セラミックハニカ ム構造体に自金を担持させた触媒と300~500℃で 接触させて、排ガス中のダイオキシンを除去する方法。

> (7) 特開平4-265122号公報に記載されている ように、Ti、Si、A1、Zrから選択された少なく とも1種の酸化物からなる基体の表面上に、Pt、P d、Ru、Mn、Cu、Cr、Feから選択された少な くとも1種の金属又はその酸化物を担持させた触媒に、 アンモニアが添加された焼却炉排ガスを150~340 ℃で接触させて、NOx 及び有機塩素化合物を除去する 50 方法。

3

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記の(1)~(7) の公報に記載された方法は、本発明と比較して、次のよ うな差異を有している。

(1) 芳香族系塩素化合物のみを除去するもので、NO x 、ダイオキシン(DXN)を同時に処理するものでは ない。また、本発明の相当する触媒組成比は記載されて いない。

(2) ダイオキシンのみを除去するもので、NOx 、D XNを同時に除去するものではない。また、触媒は汎用 10 の酸化触媒を使用するもので、触媒組成は記載されてい ない。

(3) DXNのみを除去するもので、NOx、DXNを 同時に処理するものではない。また、触媒組成が異な

(4) 塩素系高分子化合物のみを除去するもので、NO x 、DXNを同時に処理するものではない。また、工程 及び触媒組成が異なる。

(5) 脱硝と脱DXNとを異なる触媒及び異なる工程で 行うもので、1 種類の触媒による NO_x ・DXN同時処 20 理ではない。また、触媒組成が異なる。

(6) DXNのみを除去するもので、NOx、DXNを 同時に処理するものではない。また、触媒組成が異な

(7) NO。及びDXNを同時に除去するものである が、Wの酸化物又はVの酸化物を含むものではなく、触 媒の構成物質及び割合が異なる。

【0007】本発明者らは、上記の点に鑑み、排ガス中 のダイオキシン類を効率よく除去する方法を鋭意研究し キシン類を分解する機能を有することを知見した。本発 明は上記の知見に基づき、排ガス中のダイオキシンはガ ス状と固体状の両方の形態で存在していることに着目し てなされたもので、本発明の目的は、1種類の触媒で、 NO、及びダイオキシン類を同時に効率よく除去する方 法及びこのための触媒を提供することにある。

[00008]

【課題を解決するための手段及び作用】上記の目的を達 成するために、本発明の排ガス処理方法は、窒素酸化物 及びダイオキシン類等の毒性塩素化合物を含む排ガス を、100~180℃に冷却し、この冷却排ガスをバグ フィルタに導入して固体状のダイオキシン類を含むダス*

ただし、2、2'、6、6'が塩素化されていないもの。

*トを捕集した後、200~249℃に再加熱し、つい で、この排ガスを、Tiの酸化物及びSiの酸化物のう ち少なくとも1種70~95wt%と、Wの酸化物及びV の酸化物のうち少なくとも1種1~20wt%とからなる 目開相当径3~7mmのハニカム形状の触媒にアンモニア 等の脱硝用還元剤とともに接触させて、窒素酸化物及び ダイオキシン類等の毒性塩素化合物を同時に分解・除去 することを特徴としている。脱硝用還元剤としては、ア

ンモニアガス、尿素水、アンモニア水等が用いられる。

【0009】排ガスの冷却温度は100~180℃であ るが、 $110\sim150$ Cとするのが好ましい。この範囲 より低くなると、塩化物による腐食及びバグフィルタの 徐じん効率の悪化が懸念される。一方、この範囲より高 くなると、減温反応器のHC1、SOxの除去性能が低 トし、また、バグフィルタのダイオキシン除去性能が悪 化する傾向がある。また、再加熱温度は200~249 ℃であるが、脱硝・脱ダイオキシン性能及びごみ焼却設 備における生成スチーム条件を考慮すると、210~2 20℃とするのが好ましい。この範囲より低くなると、 脱硝性能及びダイオキシンの除去率が低下する傾向があ り、一方、この範囲より高くなると、分解したダイオキ シンが再合成する可能性がある。また、ハニカム触媒の 目開相当径は3~7㎜であるが、4~6㎜とするのが好 ましい。この範囲より小さくなると、焼却ダストあるい は酸性硫安等による目詰りの発生が懸念される。一方、

【0010】上記の方法において、バグフィルタの上流 側に粉末活性炭を吹き込み、この粉末活性炭に排ガス中 ている過程で、NOx 還元用触媒が、排ガス中のダイオ 30 のダイオキシン類を吸着させた後、バグフィルタで捕集 することが好ましい。また、触媒と接触する前の排ガス 中に、オゾン及び過酸化水素のうち少なくとも1種を添 加することが好ましい。さらに、Pt、Pd、Ru及び Rhのうち少なくとも1種0.01~3wt%をさらに加 えた触媒を使用することが好ましい。

この範囲より大きくすると、単位触媒体積当りの処理ガ

ス量が減少し、必要触媒量が増大する。

【0011】上記の本発明の方法により、ダイオキシン 類以外に、ダイオキシン関連物質としてPCB、とくに 化学式化1に示すようなコプラナーPCB (Copla nar PCB) を除去することができる。

[0012]

【化1】

【0013】本発明のNOx・ダイオキシン除去用触媒 ち少なくとも1種70~95wt%と、第2成分としてW は、第1成分としてTiの酸化物及びSiの酸化物のう 50 の酸化物及びVの酸化物のうち少なくとも1種 $1\sim20$

wt%と、からなることを特徴としている。第1成分とし TiO2 単独、SiO2 単独、TiO2 とSiO 2 との混合物、又はTiO2 -SiO2 の複合酸化物を 用いることができる。

【0014】また、本発明のNOx・ダイオキシン除去 用触媒は、第1成分としてTiの酸化物及びSiの酸化 物のうち少なくとも1種70~95wt%と、第2成分と してWの酸化物及びVの酸化物のうち少なくとも1種1 ~20wt%と、第3成分としてPt、Pd、Ru及びR hのうち少なくとも1種0.01~3wt%と、からなる ことを特徴としている。

【0015】第1成分の含有量は70~95wt%である が、80~90wt%とするのが好ましい。このうち、触 媒の成形性及び触媒作用の環境維持の観点から、Si酸 化物は0~10wt%、Ti酸化物は70~90wt%とす るのが好ましい。また、第2成分の含有量は $1\sim20$ wt %であるが、脱硝・脱ダイオキシンの観点から、W酸化 物は3~15wt%、またV酸化物は4~10wt%とする のが好ましい。また、第3成分の含有量は0.01~3 wt%であるが、 $0.1 \sim 1 wt$ %とするのが好ましい。こ 20 実験例 1の範囲より少ないと、ダイオキシンの分解性能が低下す る傾向があり、一方、この範囲より多いと、脱硝性能が 低下する傾向がある。

【0016】以下、本発明の方法の処理工程例を図1~ 図4に基づいて説明する。まず、図1に示すように、焼 却炉10から排出されるNOx、SOx、HC1、ダイ オキシン類、ダスト等を含む排ガスが、減温反応器12 に導入される。減温反応器では、減温のために水スプレ 一がなされる他に脱塩・脱硫のために消石灰、生石灰等 温された排ガスは、バグフィルタ14に導入されて、ダ イオキシン類を含むダストが捕集される。ついで、排ガ スは再加熱器16で200~249℃に再加熱されて脱 硝・脱DXN装置18に導入され、NOx 及びダイオキ シン類が分解・除去された後、煙突20から放出され る。なお、アンモニア等の脱硝用還元剤は、脱硝・脱D XN装置18又はその上流側に添加される。脱硝・脱D XN装置18には、Tiの酸化物及びSiの酸化物のう ち少なくとも1種70~95wt%と、Wの酸化物及びV の酸化物のうち少なくとも1種1~20wt%とからなる 目開相当径3~7㎜のハニカム形状の触媒が収納されて いる。上記の触媒に、さらにPt、Pd、Ru及びRh のうち少なくとも1種0.01~3wt%を加えた触媒を 使用する場合もある。

【0017】上記のように、バグフィルタ14で固体状 のダイオキシン類を捕集することにより、脱硝・脱DX N装置18におけるハニカム触媒の負担を軽減して、触 媒の劣化及び触媒の目詰りを防止するとともに、触媒の 寿命を延ばすことができる。

【0018】また、図2に示すように、バグフィルタ1 50 図7に示す如くであった。

4の前(上流側)に粉末活性炭を吹き込み、この粉末活 性炭に排ガス中のダイオキシン類を吸着させた後、バグ

フィルタで捕捉するように構成することもある。この場 合は、ダイオキシン類の除去効果が向上するという利点

6

がある。他の構成は図1の場合と同様である。 【0019】また、図3に示すように、触媒と接触する

前、すなわち、脱硝・脱DXN装置18の上流の排ガス 中に、オゾン又は過酸化水素、あるいはこれらの両方を 添加するように構成することもある。この場合は、反応 10 がより進行し、ダイオキシン類の除去効果が向上すると いう利点がある。他の構成は図1の場合と同様である。

【0020】さらに、図4に示すように、バグフィルタ 14の前に粉末活性炭を吹き込むとともに、脱硝・脱D XN装置18の前にオゾン又は/及び過酸化水素を添加 するように構成することもある。他の構成は凶1の場合 と同様である。

[0021]

【実施例】以下、本発明の実施例及び実験例を挙げて説 明する。

TiO2 7 2 wt %, V₂ O₅ 7 wt %, WO₃ %からなる触媒を調製した。一方、ダイオキシン代替物 質としてオルトクロロフェノール10ppm 、NOx 12 Oppm を含むガスを調製し、このガスにアンモニアをN H: /NOx モル比1. 0の割合で添加した後、前記の 触媒を目開相当径6㎜のハニカム構造に形成したものに 接触させ、空間速度(SV) 3100 h-1、4100 h -1、6200 h-1、12500 h-1の場合について、N O、及びオルトクロロフェノールの除去性能を測定し の脱塩・脱硫剤が吹き込まれる。 $100\sim180$ \mathbb{C} に減 30 た。このときの温度と除去率との関係は図5に示す如く であった。このことから、排ガスを触媒に接触させる温 度範囲としては、190~400℃が望ましく、200 ~320℃がより効果的である。しかし、バグフィルタ に導入する排ガス温度は100~180℃と低いので、 あまり高い温度に再加熱するのはダイオキシンの再合成 及び経済性の観点から好ましくなく、200~249℃ 程度で十分である。

【0022】実験例2

TiO2 7 3 wt %, V2 O5 5 wt%, WO3 %、Pd 0.5 wt %からなる触媒を調製し、他は実験 例1と同様の条件で測定を行った。結果は図6に示す如 くであった。

【0023】実験例3

実験例1で用いた触媒と同じ組成及び形状のハニカム構 造体に、NOx 100ppm、ダイオキシン類(PCDD +PCDF) 1. 2~12 ng/Nm3 を含有する除じん後 のごみ焼却炉排ガスに、NH3 /NOx モル比0.6の 割合でアンモニアを添加し、空間速度(SV)2500 h⁻¹で接触させた。このときの温度と除去率との関係は 7

【0024】実験例4

実験例2で用いた触媒と同じ組成及び形状のハニカム構 造体を用い、他は実験例3とほぼ同様の条件で測定を行 った。結果は図8に示す如くであった。

【0025】実験例5

実験例1で用いた触媒と同じ組成及び形状のハニカム構 造体にNOx 100ppm、ベンゼン10ppmを含む排ガ スを、温度250℃、SV3100 h⁻¹で接触させ、ガ スクロマトグラフィによって除去性能を測定した。結果 てベンゼン分析のリテンションタイムである0.79分 前後にはピークが認められず(図10)、ベンゼンは殆 ど分解していることがわかる。

【0026】実験例6

実験例1で用いた触媒と同じ組成及び形状のハニカム構 造体を用いた。NOx100ppm、コプラナーPCB 0. 0 2 ng/Nm³ を含有するガスを調製し、このガスを 210~220℃に加熱するとともに、アンモニアをN H₈ /NO_x モル比0. 4の割合で添加して上記のハニ カム構造体に接触させ、AV (接触表面積 1 m² 当りのガ 20 ス流量) m³/m²・hrとコプラナーPCBの除去率との関 係を測定した。結果は図11に示す如くであった。

【0027】実施例1

NOx 96ppm 、ダイオキシン類10ng/Nm3 を含むご み焼却炉排ガスを水スプレー式減温塔で約150℃に冷 却し、この冷却排ガスをバグフィルタに導入してダイオ キシン類を含むダストを捕集した後、チューブ式蒸気加 熱器で210℃に再加熱し、このガスにNH₃ /NO_x モル比 0. 8の割合でNH3を注入し、ついで、TiO 7 2 wt %, V₂ O₅ 7wt%、WO₃ 開6mmのハニカム型触媒に接触させてNOx 及びダイオ キシン類の除去性能を測定した。その結果、触媒反応器 出口のNOx は19ppm、ダイオキシン類は0.07ng /Nm³ の結果を得た。なお、バグフィルタ出口のダイオ キシン類濃度は0.6 ng/Nm3 であった。

【0028】実施例2、比較例1

NOx 120ppm、ダイオキシン類4.3ng/Nm3 を含 む170℃のごみ焼却炉排ガスに、飛灰の1.5%に相 当する粉末活性炭を吹き込み、後置のバグフィルタで捕 集しDXN類の除去性能を測定した。その結果、バグフ 40 ーPCBの除去性能を示すグラフである。 ィルタ出口のダイオキシン類濃度は0.42mg/Nm3で あった。なお粉末活性炭を吹き込まない場合は、バグフ ィルタ出口のダイオキシン類は0.85ng/Nm3であっ た。以上の結果から活性炭を吹き込まない場合に比べ て、除去率が約10%向上することが判った。

[0029]

【発明の効果】本発明は上記のように構成されているの

で、つぎのような効果を奏する。

- (1) 1種類の触媒でNOx 及びダイオキシン類を同時 に効率よく分解・除去することができるので、排ガス処 理装置のコンパクト化を図ることができる。
- (2) 本発明の触媒は、C₆ H₅ C 1、C₆ H₅ C 1 O 等のダイオキシン前駆物質の脱塩素のみならず、ベンゼ ン環をも分解するので、ダイオキシン、コプラナーPC Bの生成及び再合成を抑制することができる。
- (3) バグフィルタで固体状のダイオキシン類を予め捕 は図9及び図10に示す如くであった。触媒出口におい 10 集するので、後流の脱硫・脱DXN装置内のハニカム触 媒の負担を軽減して、触媒の劣化及び目詰りを防止する ことができ、触媒の寿命を延ばすことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の排ガス処理方法を実施するフローの一 例を示す工程図である。

【図2】本発明の排ガス処理方法を実施するフローの他 の例を示す工程図である。

【図3】本発明の排ガス処理方法を実施するフローの他 の例を示す工程図である。

【図4】本発明の排ガス処理方法を実施するフローのさ らに他の例を示す工程図である。

【図5】実験例1における測定結果を示し、NOx 及び ダイオキシン代替物質であるオルトクロロフェノールの 除去性能を示すグラフである。

【図6】実験例2における測定結果を示し、NO〟及び ダイオキシン代替物質であるオルトクロロフェノールの 除去性能を示すグラフである。

【図7】実験例3における測定結果を示し、ごみ焼却炉 排ガス中のNOx及びダイオキシンの除去性能の実測デ 5 wt %、目 *30* ータを示すグラフである。

> 【図8】実験例4における測定結果を示し、ごみ焼却炉 排ガス中のNOx 及びダイオキシンの除去性能の実測デ ータを示すグラフである。

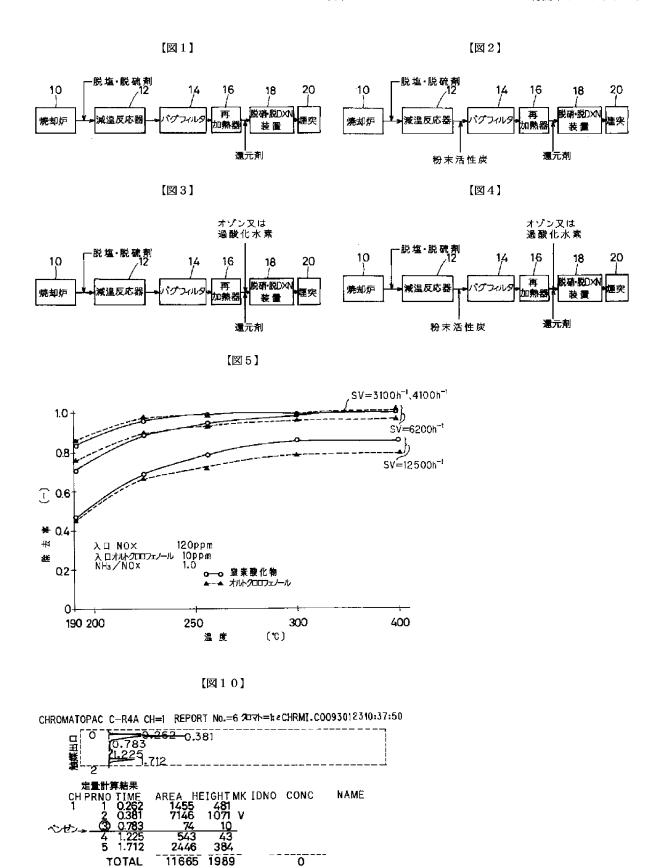
> 【図9】実験例5における測定結果を示し、排ガスの分 析におけるベンゼンのリテンションタイム等を示すグラ フである。

> 【図10】実験例5における測定結果を示し、ベンゼン の除去性能を示すグラフである。

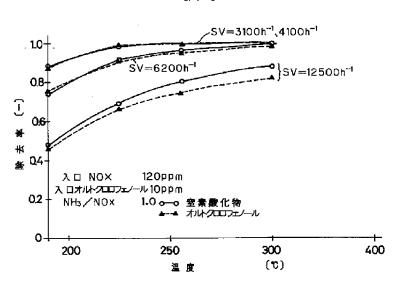
> 【図11】実験例6における測定結果を示し、コプラナ

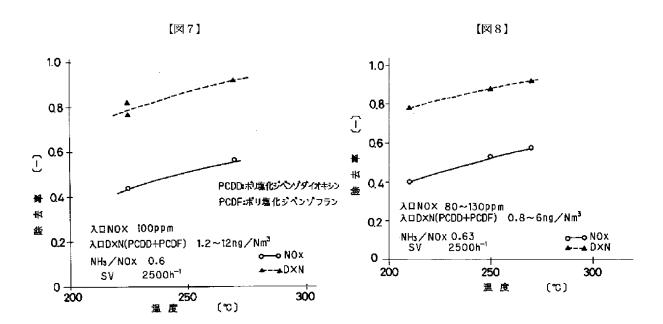
【符号の説明】

- 10 焼却炉
- 12 減温反応器
- 14 バグフィルタ
- 16 再加熱器
- 18 脱硝・脱ダイオキシン(DXN)装置
- 20 煙突





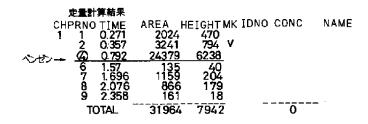




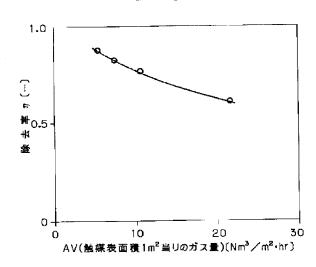
【図9】

CHROMATOPAC C-R4A CH=1 REPORT No.=3 2071-1: & CHRMI.CO0 930122 09:35:26





【図11】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号 庁内整理番号

B 0 1 J 23/30

ZAB A 8017-4G

FΙ

技術表示箇所

(72)発明者 森 高志

神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 川 崎重工業株式会社神戸工場内

(72)発明者 丸山 忠

兵庫県明石市川崎町1番1号 川崎重工業 株式会社明石工場内 (72)発明者 井手 義弘

B 0 1 D 53/36

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 川 崎重工業株式会社神戸本社内

102 B

(72)発明者 柏原 賢一

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 川 崎重工業株式会社神戸本社内

(72)発明者 森本 啓郎

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 川 軍環境エンジニアリング株式会社内